05

Низкополевой пик-эффект в сверхпроводниках II рода

© Р.М. Айнбиндер, Д.Ю. Водолазов, И.Л. Максимов

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия

(Поступило в Редакцию 1 ноября 2004 г.)

Исследовано совместное влияние поверхностного (краевого) барьера и объемного пиннинга на зависимость критического тока I_c для объемных сверхпроводников II рода от приложенного магнитного поля ($\mathbf{I} \perp \mathbf{H}_0$). Показано, что в области слабых магнитных полей на зависимости $I_c(H_0)$ существует участок, на котором I_c увеличивается с ростом H_0 . В результате в области слабых полей возникает нетривиальный пик-эффект на зависимости $I_c(H_0)$, который объясняется комбинированным влиянием поверхностного (краевого) барьера и объемного пиннинга, весьма чувствительного к распределению плотности транспортного тока в сверхпроводнике.

Наличие в сверхпроводнике магнитного потока в виде абрикосовских вихрей ведет к появлению диссипативных потерь в сверхпроводниках при пропускании по ним транспортного тока. Известно, однако, что за счет различных механизмов, препятствующих свободному движению вихрей, возникает критический ток, ниже которого в сверхпроводнике отсутствует диссипация. Основными такими механизмами являются объемный пиннинг магнитного потока и поверхностный (краевой) барьер, препятствующий входу/выходу вихрей. В подавляющем большинстве экспериментальных работ по изучению зависимости $I_c(H_0)$ в качестве единственного механизма необратимости рассмаривался только объемный пиннинг [1-3]. В то же время в работах [4,5] было показано, что на величину I_c сильное влияние оказывает поверхностный (краевой) барьер. Однако совместное влияние важнейших механизмов необратимости (объемный пиннинг и поверхностный барьер) на диссипативные характеристики массивных сверхпроводников является слабо изученным. В данной работе теоретически исследовано совместное влияние поверхностного барьера и объемного пиннинга на полевую зависимость критического тока объемных сверхпроводников II рода. Предсказано существование нетривиального пик-эффекта в сверхпроводниках, возникающего только в области низких полей в результате конкуренции объемного пиннинга и поверхностного барьера.

Рассмотрим пластину, выполненную из сверхпроводника II рода с объемными неоднородностями и помещенную во внешнее магнитное поле $\mathbf{H}_0=(0,0,H_0)$. По пластине пропускается транспортный ток $\mathbf{I}=(0,I,0)$. Распределение магнитного поля (а следовательно, и плотности тока) в объемных сверхпроводниках (с учетом эффектов, связанных с конечностью лондоновской глубины проникновения λ) описывается уравнением Лондонов

$$H - \lambda^2 \frac{d^2 H}{dx^2} = n(x)\Phi_0,\tag{1}$$

где n(x) — плотность вихрей, H(x) — локальное магнитное поле, Φ_0 — квант магнитного потока.

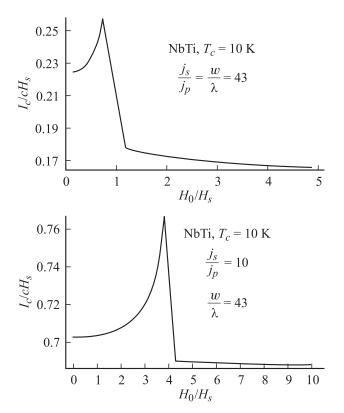
Для учета краевого барьера мы полагаем, что вихри начинают входить в сверхпроводник, если абсо-

лютная величина плотности тока на краю образца достигнет порогового значения j_s , равного в случае идеальной поверхности плотности тока распаривания Гинзбурга—Ландау [6,7]. Достигнув j_s , в дальнейшем плотность тока не может превысить этого значения.

Будем рассматривать модель, в которой плотность тока депиннинга j_p не зависит от H_0 . Как показано в работе [8], в области слабых магнитных полей переход сверхпроводника в резистивное состояние осуществляется в так называемом аннигиляционном режиме: вихри и антивихри входят в образец с противоположных сторон и аннигилируют в глубине образца. При этом плотность тока на обоих краях сверхпроводника равна j_s . Переход в резистивное состояние происходит, когда области, занятые вихрями и антивихрями, соединятся внутри образца [9]. Этот режим наблюдается до некоторого поля H_1 ; в полях, превышающих H_1 , переход образца в резистивное состояние будет происходить в так называемом "баллистическом" режиме течения магнитного потока [8]: вихри входят в сверхпроводник с левого края, а выходят с правого, создавая при своем движении напряжение в пластине. В диапазоне полей $H_1 < H_0 < H_2$ в сверхпроводнике с током, меньшим или равным критическому, существуют две области, не занятые вихрями (в этом режиме антивихри отсутствуют в образце). Когда внешнее поле станет равным H_2 , граница области, занятой вихрями достигнет правого края сверхпроводника; и при полях, больших H_2 и $I = I_c$, в образце останется только одна область, свободная от вихрей. Окончательное выражение для критического тока имеет вид

$$I_{c}(H_{0}) = \begin{cases} \frac{cH_{p}w}{2\pi\lambda} \sqrt{\frac{H_{0}^{2} - H_{s}^{2} - (H_{p}w/\lambda)^{2}}{H_{0}^{2} - (H_{p}w/\lambda)^{2}}}, 0 < H_{0} < H_{1}, \\ -\frac{cH_{0}}{2\pi} + \frac{c}{2\pi} \sqrt{4\left(\frac{H_{p}w}{\lambda}\right)^{2} + H_{s}^{2}}, H_{1} < H_{0} < H_{2}, \\ \frac{c}{8\pi} \frac{H_{s}^{2} + 4(H_{p}w/\lambda)^{2} + 4H_{0}H_{p}w/\lambda}{H_{0} + H_{p}w/\lambda}, H_{0} > H_{2}. \end{cases}$$

$$(2)$$



Зависимость критического тока от приложенного магнитного поля.

В формуле (2) введены обозначения:

$$H_p=4\pi\lambda j_p/c, \qquad H_s=4\pi\lambda j_s/c,$$
 $H_1=-H_s/2+H_2, \qquad H_2=\sqrt{H_s^2/4+(H_pw/\lambda)^2}.$

Из (2) следует, что в области сильных полей $(H_0 \gg H_2) \ I_c$ стремится к постоянному значению, равному $cH_p w/(2\pi\lambda)$. Это связано с выбором модели Бина, в которой $dj_p/dH_0=0$. Учет реальной полевой зависимости $j_p(H_0)$ приводит к монотонному падению критического тока $(dI_c/dH_0 < 0)$ в области сильных полей [10]. На рисунке представлены зависимости $I_c(H_0)$ на примере низкотемпературного сверхпроводника NbTi $(T_c = 10 \, {\rm K})$. Расчеты проведены в рамках модели Бина при различном соотношении между j_s и j_p для образцов ширины $w = 43\lambda$. Видно, что зависимости $I_c(H_0)$ являются качественно похожими: наблюдается низкополевое плато и затем рост I_c , сменяющиеся медленным снижением $\delta I_c(H_0) \equiv I_c - I_{c\infty} \propto H_0^{-1}$ до постоянного значения $I_c \approx I_{c\infty}$ при больших полях. Заметим, что наличие характерного степенного "хвоста" $\delta I_c(H_0)$ при $H_0 \gg H_2$ отражает специфику поверхностного барьера [11]. С увеличением j_p в низкополевом пределе относительное изменение I_c остается приблизительно постоянным (порядка 15%), а в области высоких полей $(H_0 \gg H_2)$ быстрее происходит выход на асимптоту $(I_c = cH_p w/2\pi\lambda)$. При плотности тока депиннинга j_p , заметно превышающей плотность тока подавления барьера j_s , влияние поверхностного барьера практически несущественно. При $j_s \geq j_p$ (объемный пиннинг неэффективен), необходимо принимать во внимание поверхностный/краевой барьер для интерпретации экспериментальных данных по измерению критического тока.

Рост I_c с увеличением внешнего магнитного поля при малых H_0 является следствием комбинированного влияния поверхностного барьера и объемного пиннинга (при этом переход в резистивное состояние происходит в аннигиляционном режиме, когда в образце сосуществуют вихри и антивихри; в других режимах антивихрей в сверхпроводнике нет). Заметим, что наличие только одного из двух рассматриваемых механизмов необратимости не способно привести к эффективности возрастания I_c : $dI_c/dH_0 > 0$ в низкополевом пределе $(H_0 < H_1)$. На наш взгляд, рост I_c с H_0 объясняется конкуренцией между внешним полем H_0 и собственным магнитным полем тока в центральной части образца. Максимальное значение производной dI_c/dH_0 вблизи пика порядка 0.035c, а максмально возможный прирост критического тока (вблизи H_1) составляет величину порядка 15% от первоначального значения.

На первый взгляд, обсуждаемый здесь эффект мог быть обусловлен простым применением "правила буравчика" при наложении магнитного поля, создаваемого транспортным током, и внешнего поля. Численные расчеты полевой зависимости критического тока показали, что положение максимума на зависимости критического тока от внешнего поля существенно (в 2-3 раза) сдвинуто по сравнению с собственным полем тока. Это означает, что упрощенное описание, использующее концепцию собственного поля тока как характерного поля максимума $I_c(H_0)$, оказывается неадекватным. Более детальная теория, требующая учета специфики критического состояния сверхпроводника, позволяет получить количественно корректные оценки характерных магнитных полей H_1 , H_2 .

Было бы весьма полезно провести сопоставление полученных нами результатов с имеющимися экспериментальными данными по измерениям критического тока в реальных образцах, например в NbTi лентах. Известно, что параметры поверхностного барьера существенно определяются качеством поверхности образца (например, степенью ее шероховатости), плохо контролируемым в реальных условиях. Поэтому будет весьма затруднительным сопоставить параметры модели с реальными параметрами сверхпроводящего образца.

Список литературы

- [1] Weyers A., Kliem H., Lutzner J., Arit G. // J. Appl. Phys. 1992. Vol. 71. P. 5089.
- [2] Muller K.H., Matthews D.N., Driver R. // Physica C. 1992. Vol. 191. P. 309.
- [3] Lefloch F., Hoffman C., Demolliens O. // Physika C. 1999. Vol. 319. P. 258.
- [4] Kupriyanov M.Yu., Likharev K.K. // Sov. Phys. Sol. St. 1975.Vol. 16. P. 1835.

- [5] Benkraouda M., Clem J.R. // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58. P. 15103.
- [6] Vodolazov D.Yu., Maksimov I.L., Brandt E.H. // Europhys. Lett. 1999. Vol. 48. P. 313.
- [7] Vodolazov D.Yu., Maksimov I.L., Brandt E.H. // Physica C. 2003. Vol. 384. P. 211.
- [8] Elistratov A.A., Vodolazov D.Yu., Maksimov I.L., Clem J.R. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. P. 220506(R).
- [9] Maksimov I.L. // Europhys. Lett. 1995. Vol. 32. P. 753.
- [10] *Минц Р.Г., Рахманов А.Л.* Неустойчивости в сверхпроводниках. М.: Наука, 1984.
- [11] Maksimova G.M., Zhelezina N.V., Maksimov I.L. // Europhys. Lett. 2001. Vol. 53. P. 639.